[11] Unexamined Japanese Patent Publication No.: S54 - 86766

[43] Date of Publication of Application: July 10, 1979

[22] Application No. S52 - 154745

[22] Date of Application: December 22, 1977

5 [76] Inventor: Tamio Saito

[71] Applicant: Toshiba Co., Ltd.

[51] Int. Cl: H 05 K 1/02, H 05 K 3/34

[54] Title of the Invention: Integrated Circuit Substrate

10 [Claim 1]

An integrated circuit substrate comprising:

a heat proof substrate;

a conductive pattern formed on the substrate;

a metal film formed for solder preventive purpose on a given place of

15 the conductive pattern; and

means for oxidizing the metal film.

[Claim 2]

The integrated circuit substrate of claim 1, wherein the metal film uses nickel.

20 [Claim 3]

The integrated circuit substrate of claim 1, wherein the metal film uses chromium.

[Claim 4]

The integrated circuit substrate of claim 1, wherein the metal film uses titanium.

[Brief Description of the Drawings]

Fig. 1 and Fig. 2 show sectional views illustrating constructions of

conventional structural means.

Fig. 3 and Fig. 4 show sectional views illustrating an exemplary embodiment of the present invention.

[Description of Reference Marks]

5 21: substrate, 22: wiring pattern made of copper

23: metal film, 25: solder

(9日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭54-86766

DInt. Cl.2

識別記号 〇日本分類

59 G 4

庁内整理番号 7638-5F **3公開** 昭和54年(1979)7月10日

H 05 K 1/02 H 05 K 3/34

59 G 401

6370—5F

@代 理

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

⑤集積回路基板

明

の発

東京芝浦電気株式会社青梅工

場内

②特 顧 昭52-154745

⑪出 顯 人 東京芝浦電気株式会社

②出 願 昭52(1977)12月22日

斎藤民雄

川崎市幸区堀川町72番地

弁理士 鈴江武彦

外2名

青梅市末広町2丁目9番地の1

المعداد

441 :

1. 発明の名称

集 簿 同 轶 某 报

2. 特許 旗求の疑問

(II) 耐能性基板と、この基板上に形成された事態 パターンと、この導電バターン上の所定部位 に形成された半田阻止用の金銭被膜と、この 金銭被膜を低化させる手段とにより構成され た集積回路基板。

仏会脳被領化ニッケルを用いた特許制求の範囲 第1項記載の集積回略素板。

は)金属被線にクロムを用いた特許請求の範囲第 1項記載の集積回路券板。

- (4) 金属破壊にチタンを用いた特許的 求の範囲部 1 頃記載の集積回路帯板。

3.発明の詳るな説明

と の発明は半田付によるポンデイン ク手段によ つて果子リードを導電ペターンに 電気的接続する 推造の集積回路 茶板に関する。

従来、匈奴金により導電パターンを構成する

.:1

集機国路系板化於いては、第1図に示される叫 ラス、エポキシ樹脂等を用いた茶包1の - ン 2 形 成 部分に 対 応 した 所足単位に - ホール3を形成し、このスルーキール3 た電子部品4.のリード4mを抑入して、その沖 人 部分に半出るを供給し、リード 4 a を導味べ ンス尺半田付していた。この際、半田が 半出付化必要を婦分以外の導電ペターン2上化 **加れ込み、とれによつて半田付部分に充分を半** 出 5 が供給されなくなる不都合を回送するため エポキシ関姫等の半田にぬれない材料6を半田 祖 止材として導 亀 ペターン 2 上の所定邸位に被 冠せしめて、半出 8 の不必要な部分への流れ込 みを防止していた。しかし近年では半導体#子 の巣被度が高くなるにつれて高密度実装化が進 み、とれに伴つて上記したよりを構成手段に代 り、第2敗に示される如く、スルーキールを用 いずに、半導体果子等の電子部品!4のリード 14atポンデイグにより得なパターン12に 半 田袋続する 構成 手段が採用されるようになつ

また學展等で構成された素板に於いて、例え は金ペーストでパターン構成される素板に対し ては半田阻止材として學展絶微体を用いること は可能であるが、半田付性を改良した學展素板 上に鉄金またはスペック、張奢等で構成される パルク制のパターンに対しては、焼成できる學 勝ペーストがないことと、パルク鋼が焼成不可

田阻止効果が期待できなかつた。

33

の金属被製 2 3 は 軽金、 無着または スペックリング 5 により 類配線 パターン 2 2 上の 所定部位に 被着される。 而してこのようにして耐配線 パターン 2 2 上の 所定部位に 被着された金銭被製 2 3 は、 網配制パターン 2 2 に対して半田の付着 生を 等しく 悪化させるため、過飯 化水果水等で 表面を 酸 化処理 する。

これにより金銭被模23は解配線パターン22に対して200℃~300℃程度の高級に於いても充分な接触であれる。かつ安面が設めても充分な接触を翻記線パターン22に比して低めて低いため、ポンテインタのの高板にかいても金銭被模23が解配線パターン22の面部22となく、海配根パターン22の面部22とのでは、100では

第4 図は上記した構成の基板上に半導体業子等の電子即品を実装した場合の半田付状態を示するので、電子部品 2 4 のリード 2 4 a 先端は

能であるため、厚膜絶縁体による半田趾止材を用いる ことは不可能であった。

との発明は上記実情に鑑みなされたもので、 ポンデイングの鉄の基板加熱時に於ける高品に も充分射え得るとともに不必要な部分への半出 の流れ込みを確実に阻止することのできる半出 阻止部を形成することができて、高精度かつ信 類性の高い半田付処型を確保することのできる 集積回路素板を提供することを目的とする。

XII

以上辞記したような構成により、ポッディッグの祭の基板加熱時に於ける高級にも充分針え得るとともに不必要を部分への半田の流れ込みを確実に阻止することのできる半田阻止部が高精度をもつて形成でき、以つて高精度かつ信頼性の高い半田付処理が確保できる集積回路基板を提供することができる。

4. 図面の簡単を説明・

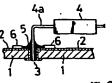
21 … 县板

2 2 …何区 破パター

2 3 … 金属破膜

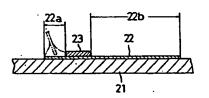
25 - 半田。

出购人代准人 弁健士 鈐 江 武 彦





第3図



MA A 50

